DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2005 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04181420 **Image available**

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUB. NO.: **05-173120** [JP 5173120 A]

PUBLISHED: July 13, 1993 (19930713)

INVENTOR(s): TAKANASHI HIROSHI

FUKUCHI TOSHIO

MISONO KENJI

IWAMOTO MAKOTO

ISOHATA KYOHEI

NAGANO YASUYUKI

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 03-344974 [JP 91344974]

FILED: December 26, 1991 (19911226)

INTL CLASS: [5] G02F-001/1333

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R139 (INFORMATION PROCESSING --

Word

Processors)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1633, Vol. 17, No. 586, Pg. 100,

October 26, 1993 (19931026)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide the liquid crystal display device which is high in display quality and reliability.

CONSTITUTION: Hard coat films 3a-3d are formed on both surfaces of plastic substrates 2a and 2b and SiO(sub x) films 4a and 4b are formed by sputtering on the opposite surfaces of the plastic substrates 2a and 2b.

Transparent electrode layers 5a and 5b of ITO film and orienting films 6a and 6b are formed in order on the SiO(sub x) films 4a and 43b and a liquid crystal layer 8 is interposed between the plastic substrates 2a and 2b. The contact between the plastic substrates 2a and 2b is improved to reduce the

cracking of the transparent electrode layers 5a and 5b, and the gas shielding ability of the plastic substrates 2a and 2b is greatly improved to reduce the generation of air bubbles in the liquid crystal layer 8.

(12)公開特許公報 (4)

(11)特許出願公開番号

特開平5-173120

(43)公開日 平成5年(1993)7月13日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

FΙ

G02F 1/1333

500

9225-2K

審査請求 未請求 請求項の数1

(全4頁)

(21)出願番号

特願平3-344974

(22)出願日

平成3年(1991)12月26日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 ▲高▼梨 宏

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 福地 俊生

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 御園 健司

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 弁理士 原 謙三

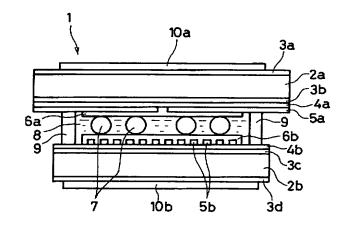
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】液晶表示装置

(57) 【要約】 【構成】

ロキサンからなるハードコート膜3a・3b・3c・3 dが形成されていると共に、プラスチック基板2a・2 bの各対向面には、スパッタリングによりそれぞれSi O. 膜4a・4bが形成されている。そして、このSi O、膜4a・4b上に、ITO膜からなる透明電極層5 a・5b、配向膜6a・6bが順次形成され、プラスチ ック基板2a・2bの間に液晶層8が挾装されている。 プラスチック基板2a・2b間の密着性が向 上し、透明電極層5a・5bにおけるクラックの発生が 減少すると共に、プラスチック基板2a・2bのガス遮 **蔽能力が著しく向上するため、液晶層8における気泡の** 発生も減少する。これにより、表示品位および信頼性の 高い液晶表示装置を実現することができる。

プラスチック基板2a・2bの両面には、シ



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】液晶層を挾んで対向して配置された一対の プラスチック基板の対向面に透明電極層が設けられてい る液晶表示装置において、

上記一対のプラスチック基板の両面に、それぞれシロキ サンからなるハードコート膜が設けられていると共に、 上記一対のプラスチック基板の片面に、それぞれSiO 、膜が設けられていることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ノート型や、パームト ップ型のパーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等 のOA (Office Automation)機器における表示装置とし て用いられる液晶表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、OA機器のノートサイズ化、ある いはパームトップサイズ化等の軽量化および小型化の動 向に反映して、このような〇A機器の表示装置として用 いられる液晶表示装置の薄型化および軽量化が望まれて いる。そのため、ノート型、あるいはパームトップ型の 20 パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等のOA機 器には、プラスチック基板を用いた液晶表示装置が用い られるようになってきている。

【0003】このような液晶表示装置には、一般に、P ES (Polyether sulphone)からなる一対のプラスチック 基板が用いられ、これら一対のプラスチック基板には、 PVA(Polyvinyl alcohol) からなるガスバリアー層、 IT〇(Indium-tin oxide)膜からなる透明電極層、およ び配向膜等が形成されている。そして、液晶層を挟ん で、シール材により一対のプラスチック基板が貼り合わ 30 されることにより、液晶表示装置が構成されている。

【0004】しかしなから、上記のようなPESからな るプラスチック基板は、押し出し成形法により作製され るため、十分な表面平滑性を得ることができないという 欠点がある。したがって、このようなPESからなるプ ラスチック基板は、高精度表面 (0.01μm/mm以下 程度) を必要とするSTN(Super TwistedNematic)型の 液晶表示装置用基板としては適合しないことが周知であ

【0005】そこで、従来では、アクリル系樹脂、ある 40 生しない。 いはエポキシ系樹脂等からなる高精度表面を有する成型 プラスチック基板を用いることにより、上記STN型の 液晶表示装置の小型化・軽量化が実現されるようになっ てきている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の アクリル系樹脂、あるいはエポキシ系樹脂等からなるプ ラスチック基板を用いた液晶表示装置は、プラスチック 基板の材質上、基板間の密着性が充分ではなく、その製 造工程において、ITO膜パターニング時における水酸 50 ば、以下の通りである。

化ナトリウム等のアルカリを用いたウェット処理や、配 向膜焼成等の加熱処理を行ったり、液晶表示装置完成後 に高温高湿(例えば40℃、95%(※) の状態でエージ ング等を実施することにより、ITO膜からなる透明電 極層にクラックが発生するという虞れがある。

【0007】また、プラスチック基板のガス遮蔽能力が 不十分であるため、上記のように、液晶表示装置完成後 に高温高湿の状態でエージングを行うことにより、プラ スチック基板を介して液晶層中にガスが侵入し、液晶層 10 中に気泡が生じるという欠点がある。

【0008】したがって、従来では、上記のような原因 により、表示品位および信頼性の高い液晶表示装置を実 現することが困難であるという問題を有している。

【0009】本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされ たものであって、プラスチック基板を用いることによ り、液晶表示装置の小型化・軽量化を実現すると共に、 例えば高精度表面が要求されるSTN型等の液晶表示装 置において表示品位および信頼の向上を図ることを目的 としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】液晶層を挟んで対向して 配置された一対のプラスチック基板の対向面に透明電極 層が設けられている液晶表示装置において、上記一対の プラスチック基板の両面に、それぞれシロキサンからな るハードコート膜が設けられていると共に、上記一対の プラスチック基板の片面に、それぞれSiO. 膜が設け られていることを特徴としている。

[0011]

【作用】上記の構成によれば、液晶層を挾装するプラス チック基板の両面には、それぞさシロキサンからなるハ ードコート膜が設けられ、さらに、プラスチック基板の 片面には、SiO、膜が設けられている。

【0012】したがって、プラスチック基板同士の密着 性が向上し、液晶表示装置の製造工程において、例えば 透明電極層のパターニング時における水酸化ナトリウム 等のアルカリを用いたウエット処理や、配向膜焼成等の 加熱処理を行ったり、液晶表示装置の完成後に高温高湿 (例えば40℃、95%,)の状態でエージング等を実 施した場合でも、透明電極層にはクラックがほとんど発

【0013】また、ガス遮断能力の低いプラスチック基 板を用いても、上記構成の液晶表示装置とすることによ り、液晶層へのガスの侵入が抑制されるため、液晶表示 装置完成後に上記のような高温高湿の状態でのエージン グを行った場合でも、液晶層中に生じる気泡が減少す る。

[0014]

【実施例】本発明の一実施例について、例えばSTN型 の液晶表示装置を例に挙げ、図1に基づいて説明すれ

【0015】図1に示すように、本実施例に係る液晶表示装置1は、例えばポリアクリレートからなる一対のプラスチック基板2a・2bが、液晶層8を挟んで対向配置されている。これらプラスチック基板2a・2bの上下両面には、シロキサンからなるハードコート膜3a・3b・3c・3dがそれぞれ形成されている。そして、プラスチック基板2a・2bの各対向面におけるハードコート膜3b・3c上には、SiO、膜4a・4b、ITO膜からなる透明電極層5a・5b、配向膜6a・6bが順次設けられている。

【0016】また、上記配向膜6 a・6 b間の液晶層8 は、プラスチック基板2 a・2 bの各対向面における周縁部に設けられたシール材9によって封止されている。これらプラスチック基板2 a・2 bの間の寸法は、スペーサ7…によって一定に保持されるようになっている。さらに、プラスチック基板2 a・2 bの対向面とは反対側の面におけるハードコート膜3 a・3 b上には、偏光板10 a・10 bがそれぞれ貼着されている。

【0017】上記の構成において、液晶表示装置1の製造工程を以下に説明する。

【0018】まず、シロキサン系ハードコート剤を溶解させた溶液中に、二枚のプラスチック基板 2 a・2 bをディップした後、プラスチック基板 2 a・2 bを引き上げることにより、プラスチック基板 2 a・2 bの両面に、シロキサンからなるハードコート膜 3 a・3 b・3 c・3 dを 2 ~ 3 μ mの膜厚で形成する。そして、ハードコート膜 3 b・3 cが形成されたプラスチック基板 2 a・2 bの一方の面に、それぞれスパッタリング等によ

り膜厚 $100\sim1000$ ÅのSiO、膜 $4a\cdot4b$ を形成し、さらに、これらSiO、膜 $4a\cdot4b$ 上に、スパッタリング等により膜厚 $500\sim3000$ Åの ITO膜を成膜して、エッチング等により ITO膜を所定の形状にパターニングすることにより、透明電極層 $5a\cdot5b$ を形成する。

【0019】次に、プラスチック基板2a・2bにおける上記透明電極層5a・5bを形成した面に、焼成等により配向膜6a・6bを形成する。続いて、プラスチック基板2a・2bの周縁部にシール印刷を行って、シール材9を形成した後、スペーサ7…を散布し、各プラスチック基板2a・2bにおける透明電極層5a・5bの各形成面を対向させた状態で、プラスチック基板2a・2bを貼り合わせる。

【0020】次いで、プラスチック基板2a・2bの間に液晶材料を注入・封止し、液晶層8を形成する。その後、プラスチック基板2a・2bの対向面とは反対側の面に、それぞれ偏光板10a・10bを貼着することで、ツイスト角240度、セルギャップ6μmのSTN型の液晶表示装置1が作製される。

【0021】上記のようにして作製された液晶表示装置 1 および従来の液晶表示装置について、高温高湿(40 \mathbb{C} 、95% $\mathbb{N}_{\mathbb{N}_{\mathbb{N}}}$)でエージングを行った後、液晶層中への $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ \mathbb{N} $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ $\mathbb{N}_{\mathbb{N}}$ $\mathbb{N}_$

[0022]

【表1】

	実施例	従来例
○2 透過量	0. 2cc/m² ·24Hr · atm	0.5~1.0cc/m² ⋅24Hr ⋅ atm
H ₂ O透過量	0.1g/m² •24Hr	Øg∕m²•24Hr

【0023】上記表1から明らかなように、本実施例の 液晶表示装置1は、従来の液晶表示装置と比較して、ガス遮蔽能力が非常に高く、液晶層8中には、ほとんど気 泡が生じていないことがわかった。

【0024】以上のように、本実施例の液晶表示装置1は、プラスチック基板2a・2bの両面にシロキサンか 40らなるハードコート膜3a・3b・3c・3dが形成され、さらに、プラスチック基板2a・2bの各対向面側にSiO、膜4a・4bが形成された後、透明電極層5a・5bが形成されている。

%_{*}#)の状態におけるエージング等を実施した場合に発生しやすい、透明電極層5a・5bにおけるクラックを減少させることができる。

【0026】また、プラスチック基板2a・2bのガス 遮蔽能力が著しく向上するため、例えば液晶表示装置完成後に上記のような高温高湿でのエージングを行って も、液晶層8に気泡はほとんど生じない。したがって、高精度表面が要求されるSTN型の液晶表示装置において、小型化・軽量化だけでなく、表示品位および信頼性の向上をも併せて実現することが可能となる。

【0027】尚、本実施例では、STN型の液晶表示装置を例に挙げ説明を行ったが、他の駆動方式を採用した液晶表示装置においても、本発明の適用が可能である。 【0028】

【発明の効果】本発明の液晶表示装置は、以上のよう 50 に、一対のプラスチック基板の両面に、それぞれシロキ 5

サンからなるハードコート膜が設けられていると共に、上記一対のプラスチック基板の片面に、それぞれSiOx 膜が設けられている構成である。

【0029】それゆえ、プラスチック基板同士の密着性が向上し、透明電極層におけるクラックの発生を防ぐことができると共に、プラスチック基板のガス遮蔽能力が著しく向上するため、液晶層における気泡の発生を減少させることができる。したがって、例えば、高精度表面が要求されるSTN型液晶表示装置において、小型化・軽量化を実現すると共に、表示品位および信頼性の向上 10 8 を図ることが可能となるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における液晶表示装置を示す 断面図である。

【符号の説明】

1 液晶表示装置

2 a・2 b プラスチック基板

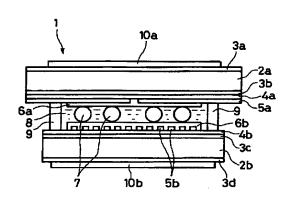
3a・3b ハードコート膜

4a·4b SiO, 膜

5 a · 5 b 透明電極層

8 液晶層

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 岩本 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72)発明者 磯畑 恭平

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 長野 泰之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内